(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平6-508472

第7部門第1区分

(43)公表日 平成6年(1994)9月22日

(51) Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

FI

H 0 1 J 49/04

4230 - 5E

49/10

4230-5E

審查請求 未請求 予備審查請求 有 (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平5-501386 (86)(22)出願日 平成4年(1992)6月19日 (85)翻訳文提出日 平成5年(1993)12月15日 (86)国際出願番号 PCT/GB92/01108 (87)国際公開番号 WO93/00700 (87)国際公開日 平成5年(1993)1月7日

(31)優先權主張番号 9113557.4

(32)優先日1991年6月21日(33)優先権主張国イギリス(GB)

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, MC, N

L, SE), JP, US

(71)出願人 フィニガン マット リミテッド

イギリス、エイチピー2 4ティージー ハートフォードシャー、ヘメル ヘンプス テッド、パラダイス(番地なし)

(72)発明者 コットレル、ジョン、スタンリー イギリス、エヌ6 5ピーエス ロンド ン、ハイゲイト、ランドン パーク ロー ド 5

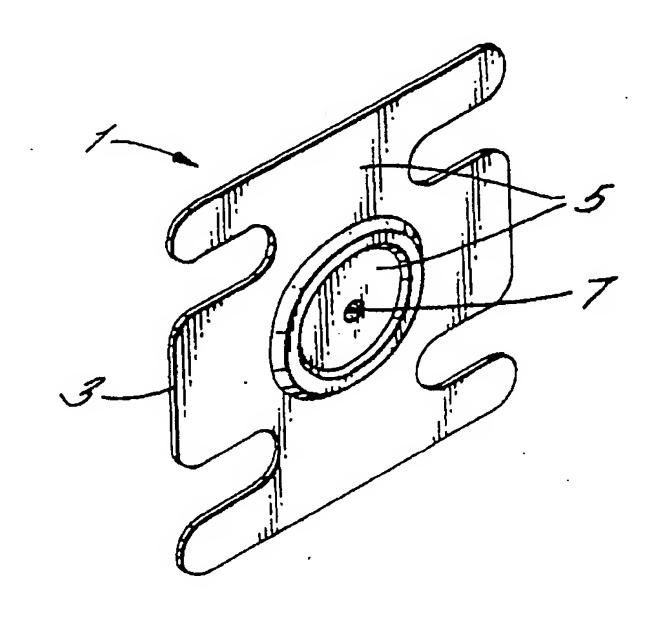
(72)発明者 モック、クルディップ、カウアー アメリカ合衆国、カリフォルニア 94086、 サニーヴェイル、アスター アヴェニュー #1155、1035、ウィロウベンド アパー トメンツ

(74)代理人 弁理士 樋口 豊治 (外3名)

### (54) 【発明の名称】 質量分析器に用いる試料ホルダ

## (57)【要約】

質量分析に用いられる試料ホルダ(1)であり、これは平坦面(5)をもつプレートを備え、上記平坦面は粗い表面(7)をもつ第二の領域を取り囲み、かつなめらかな表面をもつ第一の領域を含んでいる。上記第二の領域は、試料を装填するための位置を規定する。



#### 簡求の範囲

- 1. 平坦面をもつプレートを構え、上配平坦面は短い表面をもつ第二の領域を取り囲み、かつなめらかな裏面をもつ第一の領域を含んでおり、上配第二の領域は試料を装填するための位置を規定していることを特徴とする、質量分析用試料ホルダ。
- 2. 平坦面をもつプレートを備え、上記平坦面は第二の領域を取り囲む第一の領域を含んでおり、これにおいて上記第二の領域は表面の租さによって上記第一の領域よりも混乱性があり、かつ試料袋域のための位置を規定していることを特徴とする、質量分析用試料ホルダ。
- 3. 上配第一の領域は約0.025ミクロン未満の表面狙さをもっている、請求項1または2の試料ホルダ。
- 4. 上記第二の領域は約0. 4ミクロン・オーダの平均相さをもっている、請求 項1、2または3の試料ホルダ。
- 5. 上記第二の領域は乾式プラスティンクによって租化されている、請求項しないし4のいずれかの試料ホルダ。
- 8. 上記第二の領域は上記試料ホルダの中央に位置している、請求項1ないし5のいずれかの試料ホルダ。
- 7. 上記第二の領域は円形のスポットである、請求項 1 ないし 6 のいずれかの試料ホルダ。
- 8. 試料を装填する位置を規定する、ホルダにおける分離された領域の表面を租化するステップを含むことを特徴とする、レーザ脱着質量分析用試料の試料ホ

#### 明細書

#### 質量分析器に用いる試料ホルダ

レーザ脱着質量分析法には細部において異なる多くの例がある。ある例における重要な特徴は分析対象が分散される基材が用いられることである。M. Karas らによって記述されている手頭においては(Int. J. Mass Spectrom Ion Processes 78 53 (1987))、入射される放射線の波長において強い吸着作用をもつ相当のモル超過の基板が分析すべき試料と混合される。たとえば、ウシ・インシュリン試料は、千倍のモル超過のニコチン酸(59-67-6)を含有する水溶液中に溶解される。この溶液は金属板上に演下された上蒸発乾燥され、質量分析器に導入され、周波数四重化パルス・ネオジムYAGレーザからの266mmの紫外線フェトンにさらされる。脱着されたイオンは3KeVのエネルギまで加速され、電子増倍管検出器までの飛翔時間を計画することによって分析される。

レーザ脱着質量分析器による分析の感度は、試料装填手頭の詳細に厳格に依存する。イオンは試料堆積物におけるレーザ・ピームにさらされる領域からのみ発生させられる。レーザにさらされない試料は無駄になる。レーザ・ピームは、一般的に、典型的には 0. 1 mmの直径の小さなスポットに焦点集中される。原則として、このようなレーザ・ピームは、非常に大きな面積上を走査させることができる。しかしながら、装置の質量分析能を低める時間スプレッドを招くことなく非常に大きな面積からのイオンを受入れ、かつこれを検出器上に焦点集中させるための住出光学系を設計することは困難である。加えて、大きな面積上を制度可能に走査する機構は、機器のコストを上昇させるとともに、複雑化する。より望ましいアプローチは、試料堆積物のサイズを実用上の最小限に制限することで

ルダへの袋堀方法。

ある。このことは、比較的大きな面接の試料ホルダ上での試料が充填されるべき 正確なスポットを特定することの困難性を惹起させる。また、小演をこれが乾燥 するまでの間、上記のスポットに保持する必要もある。本類発明の目的は、溶媒 が蒸発する間小液を所定の領域に保持しておく手段を提供することにある。

試料が装填されるべきスポットを特定することは整細なことではない。商業的に入手可能なインクを用いたマークの印刷は、試料装填用に用いることができる溶媒系の範囲を限定する。凹みあるいは刻みによる線は、毛管引力によって試料を所望のスポットから離れるように引く傾向となる。飛翔時間による質量分析において重要なことは、イオンが生成される領域は本質的に平坦である一方、無期経路長さの変化は、質量分析の特度低下をもたらすということである。この理由のため、試料小満を位置づけかつ保持するために皿状に凹みを設けることは実施できない。本願発明の他の目的は、試料堆積物の最適な位置が明確に特定される試料ホルダを提供することである。

かかる試料磁域手段のさらに重要な側面は、試料と基材の溶液の小波の均一な 乾燥に関することである。再現可能な結果のためには、試料目標上に速度に等質 な結晶質の堆積物を形成することが必要である。たとえば、もし、試料および基 材が結晶化において分離する傾向をもつとき、小液をゆっくりと乾燥させると、 試料の大部分が照射されるべき領域の外側に円状リングとなって堆積する。

したがって、本願発明のさらに他の目的は、速度に均質な試料堆積物を形成することができる試料ホルダを提供することである。

本願発明によって提供される質量分析用試料ホルダは、平坦部をもつプレートを含み、上記平坦部は狙い表面をもつ第二の領域を囲みかつなめらかな表面をもつ第一の領域を含んでおり、上記第二の領域は試料袋域位置を規定している。

なめらかな窓面とは、概して光沢があり、キズのない姿面をいう。粗い姿面と

# 特表平6-508472 (3)

は、既して類微鏡倍率において思い表面をいう。なめらかな表面とは対照的に、 短い表面は良好な混蹊性をもつ領域を与え、小滴はこの領域に保持される。なめ らかな表面と思い表面との間の視覚的なコントラストはまた、試料堆積物の位置 を明確に特定可能とする。さらに担い表面領域は、照射をうけるべき面積内にち らばる多数の核生成サイトを提供し、試料の迅速な結晶化を促進し、その結果適 度に均質な結晶化堆積物が得られる。

概していえば、第二の領域の表面は第一の領域の表面に対して十分に担くなっていて、この第二の領域が第一の領域よりもより混満性をもつ必要がある。たとえば、第一の領域が約1マイクロインチまたは0.025ミクロン未満の平均租 さをもち、第二の領域が約8マイクロインチまたは0.2ミクロンを超える平均 狙さをもつ場合、十分なコントラストが得られる。

第一の領域は、好ましくはこの領域での混滅が全く困難となるように、高品位 仕上げまで確かれる。これにより、試料をこの領域から難して担い領域へ向かわ せ、試料接填を助ける。さらに、なめらかな領域と担い領域との間の境界がより 明瞭に規定される。

好ましい実施例において、粗い表面をもつ第二の領域は、試料ホルダの中央に 位置しており、かつ円形の形態をもっている。

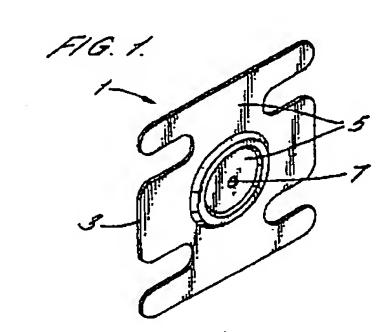
本願発明の実施例を図面を参照して以下に説明する。

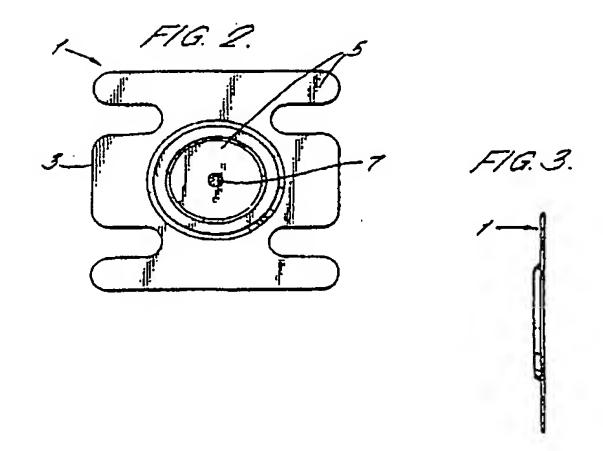
図1は、本類発明の好ましい実施例の科視図である。 図2は、図1に示される実施例の平面図である。 図3は、図1および図2に示される実施例の側面図である。

この試料ホルダは、好ましくはステンレス・スチールで形成され、他の適当な 材料を用いることができるプレート!を備え、かつ特別な工具を用いることなく 取り扱うに十分な大きさをもっている。このホルダ1の周部3は、質量分析器内において目標を容易に位置づけることができるように形成されている。この試料ホルダの第一の領域5が、前面中央において直径2mmの円形領域である第二の領域7を取り囲んでいる。

上記領域5の表面は、1マイクロインチまたは0.025ミクロン未満の平均 祖さをもっており、これは、たとえばきわめて細かい研磨剤によって磨き、ある いはパフ磨きするか、あるいは電解法によって形成することができる。中央スポット7の表面は、16マイクロインチまたは0.4ミクロンオーダの平均租さを もっており、一般的には簡削によって租化される。好ましい磨削方法は、毎分1 4立方フィートの圧縮空気によってノズルから噴射される180/200メッシュの酸化アルミニウムを用い、かつ適当な型板を通して作用させられる乾式プラスティングである。良好に規定された適当な租さの領域を形成する他の多くの方法があることは明らかであり、本項発明はいかなる特定の臨削方法に限定することを懲囚するものではない。

担化されたスポット7とこれを取り囲む磨かれた装面5との間のコントラストは、試料を装填するべき場所の明確な指標を与えるに十分なものとなる。担化された装面はまた、磨かれた装面よりもより退調性をもっていることから、小濱を保持する傾向をもつ。そして、顕微鏡的に担化された装面は、多数の核生成サイトを提供し、均質な結晶化を図ることができる。





#### 四 祭 調 奎 報 告

PCT/GB 92/01108 L CLASSIFICATION OF SUILTECT MATTER (II providence Advertisy to Income Int.C1, 5 HOIJ49/04: HD1J49/16 B. FEDDS SEASONED Christman System Int.Cl. 5 G02B ; KDL); COIN Destination for Franchist other data Minteres Destinations to the Related to the Destination are Instituted to the Plates Impaging? M. DOCLMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Careen of Demograph, 15 with interment, where appropriate, of the resemble passaged 12 Annual to Claig No. II DE.A.3 221 681 (BAYER AG, LEYEDLD-HERAEUS GMBH.) 1,2,8 8 December 1983 see page 14, last paragraph; figure 6 INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY AND 1,8 ION PROCESSES. vol. 78, 1987, AMSTERDAN NL pages 53 - 68; M. KARAS ET AL: 'MATRIX-ASSISTED ULTRAVIOLET LASER DESORPTION OF HON-VOLATILE COMPOUND' cited in the application EP.A.O 199 343 (PAUL MARIENFELD KG) 29 October 1,8 1986 see abstract Special extension of most secondary ( 12 here theremost published after the near-newest filling days or presery days and per to desired out to the anythings and after he redestrated the preseryte to theory underlying the "A" described before the properly more of the my which be not would did it in an include by property treatment of property receiving the data makes to expect on proof or sector, for a fronte all democratical "L" deliables which they there decime an priorite object) or rhesh is smed in opinions the profunctor him at number obsteen or other speech immed (Le presided) "O" decimal injuries to an end formation, and individual or their maps through the printing of printing the thirt intermediated filling (one last later time the printing time state of "A" terretal granter of the page palest family IV. CETTICATION Does of the Aural Completon of the International States Date of Madicing of this betweentuned & march Ampert 2 9, 09, 92 17 SEPTEMBER 1992

Signature of Assessment Officer

RULKE S.L.

Industrial Servicing Asserting

Perm FCT/Gas/210 reason used) prempery 17861

EUROPEAN PATENT OFFICE

国 脉 調 奎 報 告

GB 92011D8 \$A 60982

This survey Este the patent heatry translave rejuding to the potent documents aloud in the observated interpretable transfer report. The describes are no conservat for the European Patent Office (227 Re on The European Potent, Office is to a tray highly for these particulars which are nearly given for the purpose of information, 17/09/92

Priori drawning about to marrie reques	Politicados Ante	1	Princet feedig	Poblicad
IE-A-3221681	08-12-83	None		
EP-A-0199343	29-10-86	DE-A- CA-A- US-A-	3515160 1267552 4705705	06-11-86 10-04-90 10-11-87
				•
			•	
	•			